

Incorporación del *ranking*

Señor Director:

El reciente acuerdo del CRUCH de incorporar el *ranking* de las notas a la batería de selección universitaria es una gran noticia para el país y también un ejemplo de los beneficios que se pueden alcanzar cuando se instala a la persona en el corazón del desarrollo. Todos los estudiantes con talento académico tienen a su alcance finalizar la educación secundaria con las mejores calificaciones escolares de su curso. Sin embargo, no todos pueden estudiar en establecimientos que cubran la totalidad de los contenidos que evalúa la PSU.

Es también un signo de la construcción de un mundo más fraterno por los caminos de la fe y la razón. Los talentos académicos se distribuyen con independencia del origen socioeconómico, cultural y racial, según lo establecen las evidencias publicadas en revistas de circulación internacional de alto impacto. Más aún, este nuevo indicador de mérito académico robustece el actual sistema de acceso a la educación universitaria, porque en él conviven en equilibrio la excelencia y la inclusión. Hay además una buena correlación entre *ranking* y éxito académico en la educación superior.

Finalmente, es también una demostración de lo que se puede lograr gracias al diálogo entre académicos, estudiantes universitarios y las autoridades pertinentes. Un diálogo donde cada uno aporta la verdad que observa desde su propia identidad, con la intención de convencer, pero siempre abierto a ser convencido. Por eso es también el momento de recordar y agradecer a las personas que durante largos años creyeron que este acuerdo era posible. Merecen mención especial los profesores que desarrollaron esta tarea en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad Católica Silva Henríquez.

Desde hace dos años, este proyecto ha contado con el decidido apoyo de toda la comunidad de la UC. Este logro debe alegrar al país y a todos sus estudiantes, ya que avanzamos en equidad.

IGNACIO SÁNCHEZ D.

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

NOAM TITELMAN N.

Presidente FEUC 2012